

石川県次世代産業育成講座・新技術セミナー
凍結乾燥の基礎・スケールアップ技術と最新の技術動向
開催のご案内

主催：公益財団法人 石川県産業創出支援機構
協力：石川県工業試験場

凍結乾燥は食品や医薬品など、幅広い分野で用いられていますが、凍結乾燥がスムーズに進まなかったり、思うような乾燥物ができなかったりと予想外の状況に直面することがあります。

本講座では、凍結乾燥の基礎について、失敗事例とその対策方法を交えながら、応用からスケールアップ技術について解説するとともに、無菌対応技術や最新の技術動向などについて分かりやすく解説いたします。多数ご参加くださいますようお願いいたします。

[日 時] 平成30年 7月 4日 (水) 13:30～15:30

[場 所] トライアルセンター 第2研修室 (石川県工業試験場 5階)

[講 師] 共和真空技術株式会社 技術本部 技術部

技術本部長兼技術部長 細見 博 氏

[受講料] 1,000円 (当日ご持参ください)

[定 員] 20名

[担 当] 石川県工業試験場 化学食品部 主任研究員 井上智実

[申込先] 〒920-8203 金沢市鞍月2丁目1番地 (石川県工業試験場 企画指導部内)

公益財団法人 石川県産業創出支援機構 産業振興部 次世代講座担当

e-mail: seminar@iriii.jp

TEL: (076) 267-8081 FAX: (076) 267-8090

[締切り] 平成30年 6月27日 (水) (定員になり次第締切ります)

————— 受講者は下記内容を記入してFAXでお申込みください —————

石川県次世代産業育成講座：「凍結乾燥の基礎・スケールアップ技術と最新の技術動向」

日 時：平成30年 7月 4日 (水) 13:30～15:30

場 所：トライアルセンター 第2研修室 (石川県工業試験場 5階)

会 社 名

住 所(〒)

電 話

FAX

所 属	氏 名	e-mail